

XARİCİ ELEKTRİK-KVANTLAYICI MAQNİT VƏ ELEKTROMAQNİT SAHƏLƏRİNDE REKOMBİNASİYA PROSESLƏRİ

Z.Ə. VƏLİYEV, X.Ə. HƏSƏNOV

Naxçıvan Dövlət Universiteti

İşdə cütləşmiş elektrik və kvantlayıcı maqnit sahələrində, həmçinin maqnit sahəsinə perpendikulyar müstəvidə yerləşən dəyişən elektrik sahəsində kənar dislokasiyalarla yüklenmiş n-tip yarımkeçiricilərdə deşiklərin tutulması məsəlesi tədqiq olunmuşdur. Deşiklərin yaşaması müddəti üçün alınan analitik ifadədən görünür ki, bu kəmiyyət kristal və temperaturun parametrlərindən asılı olduğu kimi, həm də xarici sahələri xarakterizə edən kəmiyyətlərdən asılıdır.

Kinetik əmsalların müxtəlif kombinasiyalı xarici sahələrdə ölçülülməsi üsulları təkmilləşdirikcə bu sahələrdə həmin kəmiyyətlərin nəzəri tədqiqi də genişlənir. Qarşılıqlı perpendikulyar statik elektrik və kvantlayıcı maqnit sahələrinə ($\vec{E} \perp \vec{H}$ və $\vec{E} \perp OX$, $\vec{H} \perp OZ$ - istiqamətlənməsi halında) maqnit sahəsində perpendikulyar

müstəvi üzərində yerləşən $\vec{\varepsilon} = \vec{\varepsilon}_0 \cos \omega t$ xarici dəyişən elektrik sahəsini də əlavə etdikdə ($\vec{\varepsilon}$ vektoru xy müstəvisi üzərindədir) alınan sahələr sistemində hissəcik stasionar hallara malik olur.

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \sum_i \left[\frac{1}{2\mu_i} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x_i} - \frac{e}{c} A_i \right)^2 - eE_i x_i \right] \Psi \quad (1)$$

$$x_1 = x; \quad x_2 = y; \quad x_3 = z;$$

$$A = (A_1; A_2; A_3) = \left(-\frac{c}{\omega} \varepsilon_{ox} \sin \omega t; -\frac{c}{\omega} \varepsilon_{oy} \sin \omega t; Hx; 0 \right)$$

Dalğa tənliyinin həllindən alınan stasionar hallar

$$\varepsilon_{Nk_yk_z} = \left(N + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_H + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2\mu_z} + eE \alpha^2 k_y - \frac{(e\varepsilon)^2}{4(\omega_H^2 - \omega^2)} \left(\frac{\varepsilon_{ox}^2}{\mu_x} + \frac{\varepsilon_{oy}^2}{\mu_y} \right) \quad (2)$$

İfadəsi ilə təyin edilir. Bu ifadədə $\omega_H = eH/\sqrt{\mu_x \mu_y} c$ - anizotropiya nəzərə alınmaqla tsiklotron tezliyi, $\alpha = (c\hbar/eH)^{1/2}$ - maqnit uzunluğu-dur. μ_i -lər uyğun istiqamətdə hissəciyin effektiv kütləsi, c - işığın boşluqdakı sürəti, ε_{ox} və ε_{oy} - xarici dəyişən elektrik sahəsinin x və y oxları istiqamətində amplitud qiyamətləridir.

Elektron keçiriciliyinə malik silisium n-Si kristalda yüklü kənar statik dislokasiyalar olduqda $\vec{E} \perp \vec{H}_{kv}$ istiqamətlənməsində rekombinasiya dalğalarının yayılması tədqiq edilmiş və təcrübə nəticələr [1,2] işlərində nəzəri təhlildən keçirilərək təcrübə faktlarla uzaşan nəzəri nəticələr alınmışdır.

Alinan bu nəticələr sahələrin yuxarıda göstərilən daha praktik konfiqurasiyasında n-Si kristalında qeyri əsas yükdaşıyıcıların - deşiklərin qıraq dislokasiyalar tərəfindən tutulması məsələsinin tədqiqinin zəruriliyini ortaya qoyur.

Sərbəst deşiklər stasionar kvant hallarına malik olduğundan onların yüklü qıraq dislokasiyalar tərəfindən tutulması, pilləvari tutulma mexanizmi vasitəsi ilə həyata keçir. Bu halda deşiklərin kristal qəfəsə enerji vermə

mexanizmi akustik fononlarla qarşılıqlı təsir hesabına olur. Kvantlayıcı statik maqnit sahəsi Z oxu istiqamətində (dislokasiyanın oxu boyunca) yönəldiyindən xy müstəvisində deşiklərin hərəkəti kvatlanmış olur. $\hbar \omega_H > kT$ şərti ödəniləndi üçün deşiklərin kinetik enerjisi $\varepsilon \sim \hbar \omega_H / 2$ tərtibindədir. Ona görə də qıraq dislokasiyanın potensial sahəsində şüalandırılan fononların xarakterik enerjisi $\hbar \omega(Q_H) \approx (2\varepsilon \mu s^2)^{1/2} = (\hbar \omega_H \mu s^2)^{1/2}$ tərtibində olur. Burada s - səsin kristalda yayılma sürəti, μ deşiyin effektiv kütləsidir). Bu enerji $H=0$ olduqda şüalandan fotonun $kT \cdot ms^2$ xarakterik enerjisindən çox olur. Məsələnin həlli zamanı deşiklərin akustik fononlardan səpilməsinə baxılır və bu vaxt $\varepsilon_{ox} kT \gg (\hbar \omega_H \cdot \mu s^2)^{1/2}$ limit halının reallaşlığı fərz olunur.

Bu limit halında deşiklərin enejilərini kiçik paylarla itirəcək və onların tutulma prosesi tam enerjisinin müsbət qiyamətlər oblastından mənfi qiyamətlər oblastına kvazidiskret enerji səviyyələri ilə kəsilməz enişlə keçidi baş verəcəkdir. Deşiklər praktik olaraq tam enerjiləri $W \leq -kT$ olduqda tutulmuş hesab olunurlar və onların geri qayıtmə ehtimalı enerjinin bu qiyamətlərində sıfır yaxındır.

XƏRİCİ ELEKTRİK-KVANTLAYICI MAQNİT VƏ ELEKTROMAQNİT SAHƏLƏRİNDE REKOMBİNASİYA PROSESLƏRİ

Dislokasiyaların konsentrasiyası elə götürür ki, onların R radiuslu silindrleri bir-biri ilə kəsişmirlər ($2R > N_D^{-1}$, R dislokasiyanın radiusu, N_D -onların konsentrasiyasıdır), yəni hər bir dislokasiya mərkəzi təcrid edilmiş şəkildə təsir göstərir. Onda vahid həcmində olan tam rekombinasiya səli $J = P/\tau_h$, aşağıdakı kimi ifadə edilə bilər:

$$J = N_D \cdot j \quad (3)$$

(3) ifadəsindən deşiklərin disloksiyanın potensial sahəsində sərbəst yaşama müddəti üçün

$$\tau_h = \frac{P}{N_D \cdot J} \quad (4)$$

alarıq.

$$A = \left(\frac{2\pi}{\mu} \right)^{3/2} \frac{\hbar^2}{\omega_H \sqrt{T_h}}; \quad T_h = T \left(1 + \frac{1}{2} \beta^2 \right); \quad \beta = \frac{c}{s} \frac{\varepsilon^*}{H} \quad (7)$$

Enerji fəzasında $B(W)$ diffuziya əmsalı [3-5] işlərinə uyğun şəkildə hesablanmışdır:

$$B(W) = \frac{m^2 E_c^2 (\hbar \omega_H)^3}{2 \rho_0 \pi^2 \hbar^7 e s \alpha \varepsilon^*} R(W) \left\{ \exp \left(-2 \frac{\hbar \omega^*(Q_H)}{U_0} \right) \ln \frac{\hbar \omega^*(Q_H) - e \varepsilon^* \alpha_H}{\hbar \omega^*(Q_H)} - \exp \left(-2 \frac{e \varepsilon^* \alpha}{U_0} \right) \times \right. \\ \left. \times Ei \left(\frac{\hbar \omega^*(Q_H) - e \varepsilon^* \alpha}{U_0} \right) - Ei \left(2 \frac{\hbar \omega^*(Q_H)}{U_0} \right) \right\} \quad (8)$$

Burada $Ei(x) = e^x \int_0^\infty e^{-y} \frac{dy}{x-y}$ integrallidir [6].

$R_0, U_0, \hbar \omega^*(Q_H)$ və ε^* kəmiyyətləri aşağıdakı düsturlarla müəyyən edilirlər:

$$R_0 = 2r_D \exp(-W/U_0), \quad U_0 = e^2 F / 2\pi \varepsilon \alpha$$

$$\hbar \omega^*(Q_H) = \hbar \omega(Q_H)(1 + \beta); \quad \hbar \omega(Q_H) = \hbar s(Q_H) = (\hbar \omega_H m s^2)^{1/2}$$

$$\varepsilon^* = E - \frac{Ee}{2\mu_x \omega_H^2 \alpha} - \frac{e}{4(\omega_H^2 - \omega^2)} \left(\frac{\varepsilon_x^2}{\mu_x} + \frac{\varepsilon_y^2}{\mu_y} \right) \quad (9)$$

Əgər

$$\frac{e \varepsilon^* \alpha}{\hbar \omega^*(Q_H)} = \beta = \frac{V_{holll}}{s} \ll 1$$

olarsa $V_{holll} = e \varepsilon^* / H$, bu zaman $B(W)$ -nin (8) düsturu ilə təyin edilən ifadəsi sadələşir və

Rekombinasiya səli j [3-5] işlərinə uyğun şəkildə aparılır. [3-5]-də təklif olunan əsuldan istifadə edərək deşiklərin yaşama müddəti üçün

$$\tau_h^{-1} = kT f(0) \frac{N_D}{p} \int_{-W}^0 \frac{\exp(W/kT)}{B(W)} dW \quad (5)$$

ifadəsini alarıq. Burada $f(W)$ deşiklərin Bolsman paylanması funksiyasıdır.

$$f(W) = Ap \exp(W/kT_h) \quad (6)$$

Bu ifadədəki A və T_h kəmiyyətləri aşağıdakı kimi təyin edilirlər:

$$B = \frac{2E_c^2 m^4 r_D^2}{\pi^2 \gamma^2 s \rho_0 \hbar^7} \left(\frac{\hbar \omega_H}{U_0} \right)^3 \ln \frac{U_0}{3\hbar \omega(q_H)} e^{\frac{2E}{U_0}} \quad (10)$$

şəklinə düşür. (10)-u (5)-də nəzərə alsaq deşiklərin yaşama müddəti üçün

$$\tau_h^{-1} \approx 0,3 \tau_0^{-1} \ln \left(\frac{U_0}{3\hbar \omega(q_H)} + \frac{\beta^2}{2} \right) \left(\frac{\hbar \omega_H}{U_0} \right)^2$$

alınar. Burada $\tau_h^{-1} = N_D \langle V \rangle \sigma_0$

$$\sigma_0 = \frac{20m^3 E_c^2 r_D^2}{3\sqrt{\pi} \hbar^4 \rho s}; \langle V \rangle = \left(\frac{8kT}{\pi \mu} \right)^{1/2}$$

Göründüyü kimi deşiklərin yaşama müddəti həm temperaturun, həm də xarici sahələrin amplitud və tezliyin funksiyasıdır.

Alınan ifadələrin maqnit sahəsinə nəzərən tətbiq olunma hüdudlarına baxaq: τ_h^{-1} üçün alınan ifadə maqnit sahəsinə

nəzərən aşağıdan $\hbar \omega_H >> kT$, yuxarıdan isə $kT >> (\hbar \omega_H / ms^2)^{1/2}$ ifadələri ilə məhduddur. Buradan

$$1 \ll \frac{\hbar \omega_H}{kT} \ll \frac{ms^2}{kT} \text{ və ya}$$

$$1 \ll \frac{H}{H_{xar}} \ll \frac{ms^2}{kT}$$

-
- | | |
|--|--|
| [1] Z.A. Veliev. FTP, 1985, t.1, v. 6, s. 1141-114. | [5] Z.A. Veliev. J.Physics.1997, v.3.1, p.42-43. |
| [2] Z.A. Veliev. FTP, 1989, t. 23, v.8, s. 1524-1526. | [6] E. Yanke, F. Emde, F. Lyoş. Spesialnie funksii. M., Nauka, 1977, s. 60-61. |
| [3] Z.A. Veliev. FTP, 1983, t.17, v.7. s. 1351-1353. | |
| [4] Z.A. Veliev. FTP, 1999, t.33, v. 11, s. 1308-1302. | |

З.А. Велиев, Х.А. Гасанов

РЕКОМБИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ВО ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ, КВАНТУЮЩЕМ МАГНИТНОМ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЯХ

В работе исследована задача захвата дырок в полупроводниках *n*-типа с заряженными краевыми дислокациями в скрещенных электрическом и квантующем магнитном полях, а также в переменном электрическом поле, расположенному в плоскости, перпендикулярной магнитному полю. Как видно из аналитического выражения, полученного для времени жизни дырок, эта величина зависит как от параметров кристалла и температуры, так и от величин, которые характеризуют внешние поля.

Z.A. Veliev, Kh.A. Hasanov

THE RECOMBINATION PROCESSES IN THE EXTERNAL ELECTRIC, QUANTIZING MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS

The question of capture of the holes in n-type semiconductors with charged edge dislocations in the mutual perpendicular static electric and quantizing magnetic fields and also in the alternating electric field located on the surface which is perpendicular to the magnetic field is investigated. It is determined that the lifetime of the holes depends on both the parameters of the crystal, temperature and the quantities characterizing the external fields.

Received: 22.07.2004